

Índice de la tesis

Resumeni
Resumiii
Summaryv
Lista de acrónimos.....	.vii

Capítulo 1. Introducción.....	1
1.1. Introducción y estado actual de la fotónica	1
1.1.1. El desarrollo de las comunicaciones ópticas.....	1
1.1.2. La óptica integrada	3
1.1.3. Los cristales fotónicos	5
1.1.4. Las estructuras periódicas planares.....	8
1.1.5. El desarrollo de funcionalidades activas: la utilización de materiales no lineales.....	10
1.2. Marco de la tesis.....	12
1.3. Objetivos de la tesis.....	13
1.4. Estructura de la tesis	16
1.5. Referencias del capítulo	18

Campítulo 2. Estudio de una tecnología de cristales fotónicos planares de columnas de Silicio en un substrato de sílice.....	23
2.1. Fundamentos teóricos de los cristales fotónicos.....	23
2.2. Los cristales fotónicos planares	30
2.2.1. Cristales fotónicos bidimensionales	30
2.2.2. El confinamiento en la dirección vertical: cristales fotónicos planares.	33
2.3. Cristal fotónico planar de columnas de Silicio en sílice.....	36
2.3.1. Situación previa: cristales fotónicos planares de agujeros	36
2.3.2. Diseño de un cristal fotónico planar de columnas de Silicio en un substrato de sílice.....	41
2.3.3. Creación de guías en el cristal fotónico planar de columnas de Silicio	44

2.3.3.1. Creación de una guía de columnas de radio reducido.....	45
2.3.3.2. Creación de una guía mediante una línea strip de Silicio	48
2.4. Fabricación y caracterización de cristales fotónicos planares	51
2.4.1. Cristales fotónicos de agujeros de aire en Silicio.....	52
2.4.1.1. Proceso de fabricación	52
2.4.1.2. Proceso de caracterización y medida	55
2.4.1.3. Resultados de caracterización de las muestras fabricadas	59
2.4.2. Cristales fotónicos de columnas de Silicio en sílice.....	68
2.4.2.1. Proceso de fabricación	68
2.4.2.2. Proceso de caracterización y medida	72
2.4.2.3. Resultados de caracterización de las muestras fabricadas	72
2.5. Conclusiones	76
2.6. Contribuciones científicas.....	78
2.7. Referencias del capítulo	78

Capítulo 3. Propagación de pulsos en guías de cristal fotónico

	83
3.1. Introducción	83
3.2. Modelo de propagación en guías de cristal fotónico	85
3.3. Influencia de la longitud finita de las guías de cristal fotónico y de su eficiencia de acoplamiento con las guías de acceso	90
3.3.1. Estudio de la propagación en guías de cristal fotónico finitas y comparación con simulaciones FDTD	90
3.3.1.1 Número de contribuciones requeridas para los cálculos.....	104
3.3.2. Otros estudios realizados	106
3.3.2.1. Influencia de la frecuencia central del pulso	106
3.3.2.2. Influencia de la anchura temporal del pulso	108
3.4. Compensación de dispersión en líneas de retardo basadas en guías de cristal fotónico.....	111
3.4.1. Cálculo de la velocidad de grupo y de la dispersión de una guía de cristal fotónico	111
3.4.1.1. Guía de cristal fotónico analizada	113
3.4.2. Diseño de la línea de retardo con dispersión compensada a partir de los parámetros de dispersión de la guía de cristal fotónico	117
3.4.3. Diseño de la línea de retardo con dispersión compensada mediante el modelo analítico de propagación propuesto	126
3.4.4. Uso del modelo analítico de propagación para la selección del punto de trabajo de la guía compensadora de dispersión	130
3.5. Conclusiones	132
3.6. Contribuciones científicas.....	134
3.7. Referencias del capítulo	134

Capítulo 4. Estructuras de onda lenta.....

	137
4.1. Introducción	137
4.2. Mejora de la no linealidad en estructuras de onda lenta.....	138

4.2.1. Beneficios de la baja velocidad de grupo en aplicaciones no lineales	138
4.2.2. Criterios para la comparación entre estructuras de onda lenta para la mejora de los efectos no lineales	143
4.2.3. Estructuras periódicas 1D analizadas y resultados.....	150
4.2.3.1. Fila simple de columnas de CdTe	151
4.2.3.2. Fila triple de columnas de CdTe.....	153
4.2.3.3. Guía de CdTe con agujeros de aire	155
4.2.3.4. Guía de CdTe con columnas adyacentes	163
4.2.3.5. Guía corrugada de CdTe	165
4.2.3.6. Conclusiones de las estructuras periódicas 1D analizadas	175
4.2.4. Ejemplo de aplicación de la mejora no lineal para la realización de dispositivos de procesado todo-óptico	176
4.3. Estudio del incremento de las pérdidas de propagación en estructuras de onda lenta	179
4.3.1. Introducción	179
4.3.2. Método de cálculo de las pérdidas de propagación a partir del tensor de Green	182
4.3.3. Cálculo de las pérdidas de propagación en estructuras de guiado periódicas	186
4.4. Fabricación y caracterización de una guía corrugada de Silicio para la creación de elementos de onda lenta.....	191
4.5. Conclusiones	199
4.6. Contribuciones científicas.....	201
4.7. Referencias del capítulo	202
Capítulo 5. Conclusiones y Líneas Futuras.....	205
5.1. Conclusiones del trabajo realizado.....	205
5.2. Líneas futuras	210
5.3. Contribuciones originales	212
Anexo A. La red recíproca y la zona de Brillouin.....	217
A.1. La red recíproca	217
A.2. Obtención de los vectores de red recíproca	218
A.3. La zona de Brillouin.....	219
A.3.1. Zona de Brillouin de redes bidimensionales	220
Anexo B. Simulador MPB.....	223
B.1. Introducción.....	223
B.2. Descripción del método.....	224
B.3. Ejemplos de los scripts utilizados	225
B.3.1. planar3Dcolumnas-SiSiO ₂ .ctl	226
B.3.2. planar3Dcolumnas-SiSiO ₂ -guiareducido.ctl	227
Anexo C. Listado completo de referencias	229
C.1. Listado de referencias.....	229